

プラズマ技術研究会
ミニマルファブ用プラズマプロセス開発 WG

設立： 平成 24 年 9 月 19 日

幹事： 設立～平成 27 年度＝ 藤山 寛（長崎大学）
平成 28 年度～現在＝ 白谷正治（九州大学）

目的：

「産総研つくばを中心とする“ファブシステム研究会”で開発するミニマルファブシステムをベースに多品種多変量生産型のミニマル 3DIC ファブシステムを開発し、新しい半導体生産方式による地域産業振興を図る」に対し、プラズマサイドから協力する。

・最終製品市場は、アジア内需向け並びに環境・医療・バイオなど半導体新アプリケーション分野